### (19) 日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

# (II)特許出顧公開番号 特開平4-281681

(43)公開日 平成4年(1992)10月7日

(51) Int.CL <sup>5</sup> H 0 4 N 5/335 H 0 1 L 27/146	識別記号 E	庁内整理番号 8838-5C	FI	技術表示箇所
11011 21/140		8223-4M	H01L 27/14	A

### 審査請求 未請求 請求項の数1(全 4 頁)

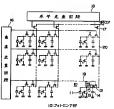
21)出願番号	特願平3-69335	(71)出願人	000002185 ソニー株式会社:
22)出顧日	平成3年(1991)3月8日		東京都品川区北品川6丁目7番35号
	1,112 1 1,1111 2,112 1	(72) 発明者	
			東京都品川区北品川6丁目7番35号 ツ
			一株式会社内
		(74)代理人	弁理士 船橋 国則

## (54) 【発明の名称】 X-Yアドレス型固体操像装置

### (57) 【要約】

【目的】 X - Yアドレス型固体操像装置において、全 回案でタイムラグのない電子シャッター動作が可能で、 しかもキャパシタ部の遮光を不要とする。

【構成】 展幕単位のフォトセンサ版の各々を、入料発 に広に大型特殊を参加する光電を表する光電を表すると、②を 変換素子の高電状態をリセントする第1のスイップ素子 と、番電素子に、光電変換素子に審核される可能向を 高電素子に転送する第2のスイップ素子と、番電素子の 高電素を扱わけず第3のスイップ素子とに、番電素子 でとしば、蓄電素子としてスタック整備の一大で、 タを用い、このキャバシタの響電が力をXY設計しま



10.フォトでレッキ 11:フォトダイオード 12:金ェMOSトランブスタ 13:ソビットMOSトランブスタ 14:ストレーブキッパッタ 15: 都運 MOSトランジスタ 17:水平MOSトランブスタ

本発明の一夫絶例の構成図

特開平4-281681 (2)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 水平及び垂直方向にて両素単位で2次元 的に配列された複数個のフォトセンサ部の各々を、入射 光に応じた信号電荷を蓄積する光電変換素子と、前記光 電変換素子の蓄電状態をリセットする第1のスイッチ素 子と、蓄電素子と、前記光電変換素子に蓄積された信号 電荷を前記蓄電素子に転送する第2のスイッチ素子と、 前記蓄電素子の蓄電電荷を読み出す第3のスイッチ素子 とによって構成し、前記蓄電素子としてスタック型構造 のキャパシタを用いたことを特徴とするX - Yアドレス 10 第1のスイッチ素子と、善電素子と、光電変換素子に善 慰因依据徐结谱,

# 【発明の詳細な説明】

# [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、X-Yアドレス型固体 撮像装置に関し、特に電子シャッター動作が可能な固体 振像デバイスとして用いて好適なX - Yアドレス型団体 操像装置に関する。

#### [00002]

[0 0 0 31

t.

【従来の技術】X - Yアドレス型団体操像装置は、 (X, Y) 座標でアドレスされた1画素に走査パルスを 20 印加して信号を取り出す方式のものである。このX - Y アドレス型国体操像装置としては、MOS型固体操像装 置等が知られている。このMOS型固体振像装置では、 図4に示すように、単位画素のフォトセンサ部40が、 光電変換素子であるフォトダイオード41と信号読出し 用のMOSトランジスタ42との組合せで形成された構 成となっていた。

# 【発明が解決しようとする課題】 このように、従来のM 光電変換によって発生した信号電荷を蓄積する箇所を一 カ所しか持たない構成となっていたので、信号電荷の蓄 積と読出しを独立に行うことができなく、したがって、 いわゆる電子シャッター動作を行う場合、1両素毎にシ ャッター動作が行われることになるため、画素毎にシャ ッター動作の時刻に差が生じる、という不具合があっ

[0004] 一方、図5に示すように、金属膜43を介 して積層された積層膜44を有する積層型のMOS型間 ージキャパシタ45が設けられているものの、フォトキ ャリアーの発生する積層膜44との間にスイッチ素子が 存在しないため、やはり電子シャッター動作が不可能で あり、また光が入射すると偽信号となるため遮光が必要 となり、特に基板裏面側から光を取り込むいわゆる裏面 照射型では、この遮光が困難となる欠点があった。ま た、積層膜44に対するパイアス電圧をオン/オフさせ た場合には、積層膜44のトラップ性残像により、やは

り電子シャッター動作は不可能である。

2 ない電子シャッター動作が可能で、しかもキャパシタ部 の遮光を不要としたX-Yアドレス型団体操像装置を提

#### 供することを目的とする。 [0006]

【課題を解決するための手段】本発明によるX - Yアド レス型固体操像装置においては、水平及び垂直方向にて 画素単位で2次元的に配列された複数個のフォトセンサ 部の各々を、入射光に応じた信号電荷を蓄積する光電変 換素子と、この光電変換素子の蓄電状能をリセットする 積された信号電荷を蓄電素子に転送する第2のスイッチ 素子と、蓄電素子の蓄電電荷を読み出す第3のスイッチ 素子とによって構成し、蓄電素子としてスタック型構造 のキャパシタを用いた構成となっている。

#### [0007]

【作用】本発明によるX - Yアドレス型固体振像装置に おいて、光纖変換素子での信号電荷の蓄積期間を第1の スイッチ素子でコントロールし、光電変換素子に蓄積さ れた信号電荷を垂直プランキング期間の一部で第2のス イッチ素子によって全画素一斉に蓄電素子に転送してス トックする。信号電荷をストックした蓄電素子と光電変 換素子とは第2のスイッチ素子によって電気的に分離さ れる。各画素の蓄電素子にストックされた信号電荷をX Y読出しすることにより、全画素でタイムラグのない電 子シャッター動作が可能となる。また、蓄電素子として スタック型 (積み重ね型) 構造のキャパシタを用いたこ とにより、表面照射型の場合には、PN接合のキャパシ タよりも小さい面積で、しかも配線あるいはMOSトラ ンジスタ上にキャパシタを設けることができ、裏面照射 〇S型関体操像装置等では、フォトダイオード41での 30 型の場合には、フォトセンサ部上に設けることができ

[0008] 【実施例】以下、本発明の実施例を図面に基づいて詳細 に説明する。図1は例えばMOS型固体操像装置に適用 した本発明の一実施例を示す構成図である。図におい て、単位囲素のフォトセンサ部10は、光電変換素子で あるフォトダイオード11と垂直スイッチ素子である垂 直MOSトランジスタ12との間に、フォトダイオード 11の蓄電状態をリセットするリセットMOSトランジ 体操像装置等では、PN接合ダイオードからなるストレ 40 スタ13と、蓄電素子であるストレージキャパシタ14 と、フォトダイオード11に蓄積された信号電荷をスト レージキャパシタ14に転送する転送MOSトランジス タ15とを新たに有する構成となっている。なお、りセ ットMOSトランジスタ13のゲート及び転送MOSト ランジスタ15のゲートは全画素共通に構成される。

【0009】 図2は、単位画素のフォトセンサ部10の 断面構造図である。同図において、P型半導体基板21 の表面側にN\*型領域22が形成されることによって受 光部が構成されている。N\*型領域22の左右両側には 【0005】 そこで、本発明は、全画素でタイムラグの 50 それぞれN\*型領域23,24が形成され、N\*型領域

特開平4-281681

(3)

22.2.23及びゲート電報25によってリセットMOS トランジスタ13が構成され、N<sup>\*</sup> 型領域22,24及 びゲート電報26によって配送MOSトランジスタ15 が構成されて、N<sup>\*</sup> 写類域20方間にはさらに、 「登域27が所成され、これらN<sup>\*</sup> 型類線27が形成され、これらN<sup>\*</sup> 型類線27が形成され、これらN<sup>\*</sup> 型類線24,27 及びゲート電報28によって重直MOSトランジスタ1 2が構成されている。この単直MOSトランジスタ1 2が構成されている。この単直MOSトランジスタ1 2の上には、ストレージキャバシタ14が指分重ねたが

【0010】 このように、ストレージキャパシタ14を スタック型構造とすることにより、PN接合のキャパシ タよりも小さい面積で、しかもMOSトランジスタ12 (あるいは配線) 上にキャパシタを設けることができる ので、関口率を悪化させなくて済むことになる。1例と して、信号量が10% エレクトロンとすると、これを5 Vで蓄積するためには、約3.2fFの容量Cが必要で あり、ストレージキャパシタ14の酸化模厚を100Å とすると、1 μm2 の面積があれば良いことになる。こ m<sup>2</sup> 位の面積が必要となる。また、図2の断面構造図に は、半導体基板21の表面側から光を取り込むいわゆる 表面照射型の実施例を示したが、裏面照射型の場合に は、ストレージキャパシタ14をスタック型構造とする ことにより、ストレージキャパシタ14を受光部の上に 積み重ねることができるのでメリットが大きく、光によ る偽信号の蓄積がないことから、遮光が不要となる。 【0011】再び図1において、かかる構成のフォトセ ンサ部10を画素単位で有するMOS型固体操像装置に 直方向にて2次元的に多数配列されており、垂直MOS トランジスタ12のゲートがXライン19に、そのソー スが Y ライン 20 にそれぞれ接続され、垂直走査回路 1 6 で生成されるパイアス電圧が垂直MOSトランジスタ 12のゲートに行 (ライン) 単位で印加されることによ り、垂直走査が行われる。また、Yライン20の末端に は水平スイッチ素子である水平MOSトランジスタ17 が接続されており、各列の水平MOSトランジスタ17 が水平走査回路18によって水平方向に左から右へ順に スイッチングされることにより、水平走査が行われる。 【0012】次に、単位画素のフォトセンサ部10にお ける電子シャッター動作について図3のタイミングチャ 一トに基づいて説明する。なお、同図において、波形 (a) はリセットMOSトランジスタ13のゲート電位 G: を、波形(b)はフォトダイオード11の出力電位 V: を、波形 (c) は転送MOSトランジスタ15のゲ ート電位G2 を、波形 (d) はストレージキャパシタ1 4の出力電位V:をそれぞれ示している。1フィールド 期間内において、リセットMOSトランジスタ13のゲ ターホーブン期間でフォトダイオード11 点がフォトキャ リア (信号電荷) を蓄積する。続いて、返血ブランキン /期間における一定期間で底送MのSトランジスタ15 のがトト電校G: (c) を"打"レベルにすると。転送 MのSトランジスタ15がメリ数単となってフォトダイ オード11に蓄積された信号電荷をストレージキャバシ タ14 に転送する。転送MのSトランジスタ15のサート (c) が "L" レベルに選移後、リセットM のSトランジスタ13のゲート電位G: (a) を "11" 10 レベルビすることで、フォトダイオード11をりセット 状態にする。そして、1フィールト期間における設計 を X Y設出しずる。とない、MのS型はいめのを凝壊が出し ので、袋組しずる。なお、MのS型はいめのを凝壊が出し ので、袋組しずも。なお、MのS型はいめのを凝壊が出し でので、袋組しが終わる。

はリセット状態となる。 [0013] 【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 X - Yアドレス型固体操像装置において、単位回案で設 けられた複数側のフォトセンサ部の各々を、光電変換素 れに対し、図5に示したPN接合構造の場合には、2 u 20 子と読出しスイッチ素子の間に、光電変換素子の蓄電伏 態をリセットする第1のスイッチ素子と、蓄電素子と、 光電変換素子に蓄積された信号電荷を蓄電素子に転送す る第2のスイッチ素子とを設けて構成したので、1フィ ールド期間を使ってXY説出しができ、全画素でタイム ラグのない電子シャッター動作が可能となる効果があ る。また、蓄電素子としてスタック型構造のキャパシタ を用いたことにより、表面照射型の場合には、PN接合 のキャパシタよりも小さい面積で、しかも配線あるいは MOSトランジスタ上にキャパシタを設けることができ おいては、単位回表のフォトセンサ部10が水平及び垂 30 るため、開口率を悪化させずに済み、裏面照射型の場合 には、光による偽信号の蓄積がないので、遮光が不要と なる効果がある。

【図画の簡単な説明】

【図1】MOS型固体操像装置に適用した本発明の一実 施例を示す構成図である。

【図2】単位囲素のフォトセンサ部の断面構造図であ る。

【図3】電子シャッター動作を説明するためのタイミン グチャートである。 40 【図4】MOS型B体操像装置の従来例を示す構成図で

ある。 【図5】 積層型のMOS型固体機像装置の断面構造図で

ある。 【符号の説明】

10,40 フォトセンサ部

11,41 フォトダイオード 12 垂直MOSトランジスタ

13 リセットMOSトランジスタ

14 ストレージキャパシタ

ート電位G1 (a) が "L" レベルの期間、即ちシャッ 50 15 転送MOSトランジスタ

